### **OPTICAL INFORMATION-RECORDING MEMBER**

Publication number: JP62016193 Publication date:

1987-01-24

Inventor:

KIMURA KUNIO; TAKAO MASATOSHI; AKAHIRA

NOBUO; TAKENAGA MUTSUO

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

G11B7/243; G11B7/24; (IPC1-7): B41M5/26; G11B7/24

- european:

G11B7/243

Application number: JP19850155787 19850715 Priority number(s): JP19850155787 19850715

Report a data error here

## Abstract of JP62016193

PURPOSE:To provide an optical information-recording member capable of recording and reproducing information at high speed and in high density, by providing a thin optical recording film comprising tellurium, oxygen and an element selected from nickel, platinum, cobalt and chromium, with the content of the selected element and the oxgen content being in specified ranges. CONSTITUTION: The optical information-recording member comprises the thin optical recording film comprising tellurium, oxygen and an element selected from nickel, platinum, cobalt and chromium, with the content of the selected element being 3-38atom% and the oxygen content being 20-60atom%. A thin film having a basic composition obtained by adding an element selected from Ni, Pt, Co and Cr to TeOx, which is a mixture of Te and TeO2, and the atomic ratio of Te, O and the added element in the film is controlled, whereby an optical recording medium capable of high-speed recording and reproduction can be obtained.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## ⑩日本国特許庁(JP)

#### 昭62-16193 ⑫公開特許公報(A)

(i)Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)1月24日

B 41 M G 11 B 5/26 7/24

7447-2H A - 8421 - 5D

未請求 発明の数 1 (全7頁) 審査請求

光学情報記録部材 の発明の名称

> 願 昭60-155787 (1)特

願 昭60(1985)7月15日 29出

村 79発 明 者 木 高 尾 73発 明者

邦 夫 正 敏

夫

門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

竹永 明者 79発

睦 生

信

門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社 願 人 の出

赤

平

の代 理 人

明者

@発

弁理士 芝崎 政信

細

1. 発明の名称

光学情報記録部材

#### 特許請求の範囲

- (1) テルルと、酸衆と、ニッケル、白金、コパ ルトおよびクロームのなかから選択された元 素よりなり、との選択された元素の含有量が 3~38 atm%であつて、前記酸素の含有量が 20~60 atm% であるところの光学記録 薄膜を 備えていることを特徴とする光学情報記録部 材。
- (2) 前記ニツケル、白金、コパルトおよびクロ - ムのなかから選択された元素の含有量が8 ~ 35 atm%であつて、 前配酸素の含有量が 30 ~55 atm%であることを特徴とする特許請求 の範囲(1)の光学情報記録部材。
- (3) 前記酸素がTeO, として含まれていること を特徴とする特許請求の範囲(1)の光学情報記 舜部材。
- 3. 発明の詳細な説明

[ 発明の目的] 本発明は光、熱等を利用する 光学的情報の記録、再生を行なり光学情報記録 部材に関するものであつて、その目的とすると とろは、高速度かつ高密度に記録、再生を行な うととのできる光学情報記録部材を提供すると とにある。

レーザ光線を利用して高密度な情報の記録。 再生に用いる記録媒体には、 菇板上にTeとTeO. の混合物である Te Ox, ( 0 < x, < 2 )を主成 分とする薄膜を設けたもの ( 特開 昭 50 - 4 6 3 1 7 号公報、特開昭 50-46318 号公報、特開昭 50 - 46319 号公報、米国特許第 3971874 号明細 書)があり、その添加成分にはPbOx。(0 < x: < 1 ), SbOx, (0  $< x_0 < 1.5$ ), VOx, (0  $< x_7$ く 2.5 ) 等が使用されている。 とのような記録 媒体は再生用の光ピームの照射において透過率 変化を大きく得ることができる。

しかし、記録、再生装置の小型化、簡易化を 図る場合に使用し得るレーザ光原の出力には限 度があり、出力20 mW以内の小型のHe−Ne レ 一世発振英麗、半導体レー世発振装置等を使用して記録、再生を行なりには従来のTeOx(0<x<2)を主成分とする薄膜を備えた記録媒体では感度が不十分である。また、情報を反射光量変化で再生する場合には十分な変化量が得られない。この欠点を補りものとして、TeOx(0<x<2)に、融点の低いが料を下げる試み、例えばTIOx(0<x<1.5)(TI、0 融点300℃)を添加する方法があり、また一方状態変化体のの大きがあり、また一方状態変化体の人とはである。とのため、イオン分極率を大きがある。の人はBiOx、、InOx、(0<x,<1.5)等である。

これらの方法によつて、TeOx を主成分とする記録媒体は、半導体レーザによる記録、反射光量変化による再生等が可能となつたが情報社会の進展に伴ない、情報伝達の高速度が要求されるようになり記録速度、再生速度のより以上

速く終了させるかということが大きな要案であると考えられる。ところで従来のTeOx 系薄膜にかいては、配録時にTe 粒子が状態変化を起こす場合、TeOx のバリアがあるため安定な結晶するでなったのは、情報としたでなるので、このに登録している場合はでは、ではない。といる場合などは、機器というの制度が加わり好ましくない。

本発明は、TeとTeO。の混合物であるTeOxにNi、Pt、Co、Crより選択された元素を添加したものを基本組成とする薄膜を記録層とし、かつ膜中のTe、Oと前記選択された添加元素の原子数の割合を制御することにより、従来のTeOx系記録薄膜よりも、はるかに高速の記録、再生を可能とする光学記録媒体を得ることができる。

Te もしくは Te と TeO. との混合物に第3の物質を添加して光学記録媒体の特性を向上させた従来例がある。しかしそれらは、 Ge や Sn、Pb、

の高速化およびそれに伴なり記録感度の向上が 必要となつている。本発明はこの要請に答える ことを発明の目的とするものである。

〔発明の構成〕本発明の光学情報記録部材は、テルルと、酸素と、ニッケル、白金、コパルト およびクロームのなかから選択された元素より なり、この選択された元素の含有量が3~38 atm %であつて、前記酸素の含有量が20~60 atm% であるところの光学記録薄膜を備えていること を特徴とする。

以下その技術的内容を具体的に説明する。TeOt と Te の混合物である TeOx 薄膜は、 レーザ光等 の高密度 な光を照射するとその光学定数が変化し、見た目に黒くなる。 この変化を利用して情報を光学的に記録、 再生するのであるが、 この変化は、 光照射一吸収一昇温というプロセスを経て、 膜中の Te 粒子の状態変化、 すなわち、結晶粒が成長することによる光学的変化に基づくものではないかと考えられる。そこで、 記録 速度を高めるためには、 この状態変化をいかに

Si、Sb、Se などの比較的共有結合性の強い元 来で、Te もしくはTe とTeO. との混合物と容易 にガラス状態を作りやすい物質に限られていた。 とれに対し本発明は、添加する物質として金属 結合性の強い元素の内より特に Ni、Ft、Co、Cr、 を選択している。とれらの元素はTeOx 系薄膜中 において記録時、Te の状態変化を促進するもの であつて、結晶核のような作用をしていると考 えられ、高速で記録を完了するために少量で大 きな効果が得られると推察される。また記録時 高速で Te の状態変化が完了することは、 例え は レーザ光の照射部が軟化あるいは溶融すると考 えたとき、膜の粘性が小さいうちに状態変化が 完了するととを意味しており、したがつて結晶 性のより進んだ Te の結晶粒子が生成されている と推察される。その結果として再生光のより大 きな反射率変化が得られ、高い CN比が得られる と考えられる。また、TeOxは本発明の選択され た旅加元素を添加するととによつて光の吸収効 **事が大きくなる。そしてより低いパワーのレー** 

ザ光でも書き込みが可能となり高感度となる。 さらにとれらの添加元素はその性質上酸化を受けないために従来の TeOx 膜の優れた耐湿性を損なうととはない。

本発明は、Te、OとNi、Pt、Co、Crより選択される元素を必須成分として構成されるが、膜の光学的特性、並びに耐熱性を改良するためにGe、Sn、Ae、Cu、Ag、Au、Se、Bi、In、Pb、Si、Sb、As、Vより選択される元素を一種以上派加するとかある。本発明の光学情報記録部はは、記録・再生のみの記録材料としての機能のほかに情報の書き換えが可能な記録材料にも応用できるので、この場合は上述した元素を少なくとも一種以上添加して消去特性を改善させる。

本発明における添加元素(Ni、Pt、Co、Cr)の添加量は、構成元素の総和に対して3~38 atm%が適当である。これらの添加元素はTeOxのTeと部分的に結合して(NiTe、NiTe,、PtTe、PtTe、CoTe、CrTe)非晶質の状態で存在して

多い程、耐湿性が優れている。したがつて膜中では、酸素の含有量が多い程、望ましいことになるが、多すぎると Te と添加元素の含有量が、相対的に小さくなるので、膜の光吸収効率が低下して を放射率の変化量が小さくなつて高い CN 比が得られなくなる。本発明における酸素の含有量は、Te、Oと添加元素の総和に対して 20~60 atm%であるがその理由は 20 atm%以下は 耐湿性が低下し、 60 atm% 以上は記録感度が低下するからである。

本発明の光学情報記録部材を第1図によつて 説明する。同図において、1は落板で、金属 (アルミニウム、銅等)、ガラス(石英、パイ レックス、ソーダガラス等)、あるいは 樹脂 (ABS樹脂、ポリスチレン、アクリル、ポリカ ーポネート、塩ビ等、又透明フイルムと いか は アセテート、テフロン、ポリエステル等)アクリ ル板等は透明性がすぐれており、記録した信号 いるものと考えられる。これがレーザなどで加 熱されると非晶質の状態から結晶質となり、光 学的変化をもたらす。 Ni、Pt、Co、Cr と Te と の化合物は必ずしも量論組成でいる必要はなく、 例えばNiTe - Te の合金組成で存在していれば よく、 NiTe の役割は結晶核となり全体の結晶化 速度を促進させると考えられる。したがつて**忝** 加元素の添加量は Te より少なくても充分であるo しかし添加量が3 atm%以下になると膜中での結 晶核が少なくなり結晶化の高速性は期待できな い。また、添加量が多くなると光の吸収効率が 向上し、記録感度は良好とたるが、 38 atm%を 越えると膜中の Te の相対量が減少し、 記録前後 の反射光量変化が低下する。したがつてNi、Pt、 Co、Cr の 添加 量は 3 ~ 38 atm % の 範囲とする 必 要がある。

· 次に酸素の含有量について説明する。本発明においては、酸素のほとんどはTe と化合してTeO,を形成している。TeO,の存在量は、膜の耐湿性を左右する上で重要であり、TeO,の量が

混合物を形成する。また1 原ソースを用いる場合は、前記2 原ソースを用いる場合の TeO.とTe を蒸磨する例のソースに添加元素を混在させて、 TeO.、Te および添加元素を1 原より蒸磨する。

上記方法により作成した種々の光デイスクのオージェ電子分光法(以下AESと略す)による元素分析結果と、1800 rpmで回転する光デイスクの中心から75 mm の位置に、記録完了時に最もCN 比が大きくなるようなレーザパワーで書き込んだ単一周波数 5 MH<sub>2</sub> の信号の、記録後 33 msec(レーザ光を照射してから光ディスクが1 回転

するのに要する時間)経過時のCN比と2 min (すべての光ディスクで記録は完了していた) 経過時のCN比、 および耐促性試験の結果は第 1 表に示すとおりである。

(以下余白)

第 1 表

AG Te O Ni 38msの後 2mm後	
1 28 60 12 40 41 0 $\triangle$	_
2 39 55 6 50 50 0	
3 36 48 16 55 55 O O	
4 27 35 38 50 50 0 4	
5 20 34 46 45 45 O X	
6 43 49 8 54 54 O O	l
7 54 42 4 54 55 O A	
8 34 42 24 52 52 O O	
9 33 32 35 51 51 0 0	
10 60 38 3 53 55 0 5	
11 49 33 18 57 57 O O	ľ
12   66   30   3   55   57   0   $\triangle$	
13 66 20 14 51 51 A A	- 1
14 72 18 10 54 54 × ×	- 1
15 69 23 8 56 56 O O	
16 73 17 10 55 55 X X	- 1
17 50 30 20 60 60 O	
18 68 32 0 50 55 O X	- 1
19 61 39 0 47 52 O X	
20 48 52 0 39 47 O X	1

第2図は前記記録再生試験に使用した装置の 概要を示している。半導体レーザ14を出た波長 830 nm の光は第1 レンメ 15 によつて疑似平行 3となり第2のレンズ4で丸く整形された後、 第3のレンズ5で再び平行光になり、ミラー6 で光軸を変換された後ハーフミラー11を介して 第4のレンズ1で、光ディスク8上に披長限界 約 0.8 µm の大き さのスポット 9 に集光される。 この円スポット9によつて照射された光ディス ク8上の記録膜はTeの状態変化による黒化変態 によつて記録が行なわれる。ととで半導体レー ザを変調して光ディスク上に情報信号を記録す るととができる。個号の検出は、光ディスク面 8からの反射光10をハーフミラー11 で受け、 レンズ 12 を通して光感応ダイオード 13 で検出 したの

第1表においてレーザ光照射33msxx 後より2mm後の方が、CN比が大きいものは、33msxx 後はまだ薄膜中でTe の結晶粒の成長が進んでいるものと考えられ記録がまだ完了していないことを

耐湿性試験は光ディスク作製時にガラス基板上(18×18×0.2 mm)にも記録薄膜を蒸着して耐湿性試験用サンブルとし、50℃、90% RH中に放置することにより行ない、第1 表における耐湿性評価は、10 日目の状態が顕微鏡観察で何ら変化の認められないものが○で、多少の変化が認められたものが△、結晶化が進んで黒い模様が認められたもの、あるいは膜中のTeが酸化して透過率が増大したものを×とした。

第1表から明らかなように、記録完了後のCN 比が50dB以上で、かつレーザ光照射33m80を には記録が完了しており、かつ耐湿性の良好な Te-O-Ni 采薄膜の組成(総合評価においてム 以上)は、Pdが3~38atm%で、酸素は20~ 60atm%である。さらに好ましい組成(総合評 価でO)は、Niが8~35atm%、Oは30~55 atm%であることがわかる。

上記記録薄膜をAES により元素分析した結果 は、Te = 60 atm%、O = 32 atm%、Pt = 8 atm% であつた。また実施例1 と同様の記録再生試験 かよび耐湿性試験を行なつたところ、レーザ先 照射 33 m 500 後と 2 mm 後での CN 比は共に 58 dBで 本実施例におけるNiの代わりに参考例としてAg およびCu を用いて、Te -O-Ag 系薄膜およびTe -O-Cu 系薄膜を有する光ディスクを作製し、本実施例と同様の試験を行なつた結果を第2表に示す。同表から明らかなようにAg 又はCu を添加した場合はNi を添加した場合のような信号の高速度記録完了は得られなかつた。

第 2 表

ディスク	AES元素分折結果 (atm%)			信号記録直後の CN比(dB)		耐湿性
Ж	Te	0	Ag	33m98C後	2 == 後	
2 1	5 9	3 9	2	4 5	5 0	0
22	5 2	4 3	5	40	4 3	0
23	6 6	27	7	46	5 2	0
24	4 9	3 7	1 4	38	4 4	0
25	42	36	22	3 5	3 9	0
	Te	0	Cu			
26	70	2 7	3	47	5 2	Δ
2 7	48	47	5	38	4 3	×
28	57	38	5	40	4 3	×
29	5 9	30	11	36	40	×
30	4 1	40	19	3 2	3 5	×

あつて高速に記録が完了していることが確認され、また耐湿性評価は○であつた。

【実施例3(添加元素がCoの場合)】実施例2と同様な方法を用いてTeとTeO,を1ソースとし、他をCoとした。Coの蒸磨レートは2Å/3で、1200Åの配録薄膜を有する光ディスクを作製した。上配配録薄膜をAESにより元素分析した結果は、Te=57 atm%、O=28 atm%、Co=15 atm%であつた。また実施例1と同様の配録再生試験かよび耐湿性試験を行なつたとによいである。レーザ光照射33 mmを後と2 mm後でのCN 比は共に53 dB で高速に配録が完了しているとが確認され、また耐湿性評価はOであつた。

「実施例 4 ( 添加元素が Cr の場合) 〕実施例 2 と同様な方法を用いて Te と TeO<sub>2</sub> を 1 ソース とし、他を Cr とした。 Cr の蒸着レートは 2Å/S で 1200 Å の記録薄膜を有する光ディスクを 作製した。上配配録薄膜を AES により元素分析した結果は、 Te = 60 atm %、 O = 28 atm %、 Cr = 12 atm % であつた。また実施例 1 と同様の記

録再生試験および耐湿性試験を行なつたところ、 - レーザ光照射 33 m800 後と 2 m 後での CN 比は共に 54 dB で高速に記録が完了していることが確認 され、また耐湿性評価は○であつた。

【実施例5(添加元素がNi と Pt の場合)】
4 類ソースにより蒸着可能な電子ピーム蒸着機を用いて一方のソースからNi、 Pt を、他方のソースからTe と TeOz をそれぞれ独立蒸着し光ディスクを作製した。 Te;15Å/S, TeOz;6Å/S,Ni;1Å/S, Pt;1Å/S 上記記録薄膜をAESにより元素分析した結果は、 Te = 40 atm%、 O= 42 atm%、 Ni = 10 atm%、 Pt = 8 atm%であつた。また実施例1 と同様の記録再生試験なよび耐湿性試験を行なつたところ、レーザ光照射33 mxxx 後と2mx 後でのCN 比は共に60 dBで高速に記録が完了していることが確認され、また耐湿性評価はOであつた。

〔 実施例 6 ( 添加元素が Ni と Co の場合 )〕 実施例 5 の Pt の代りに Co を 1Å/S で蒸着して デイスクを作成した。上記記録薄膜を AES によ

7 atm% であつた。また央施例1 と同様の記録再生試験および耐湿性試験を行なつたところ、レーザ光照射 33 mssc 後と 2 mm 後での CN 比は共に 56 dB であつて高速に記録が完了していることが確認され、また耐湿性評価は O であつた。

【発明の効果】以上述べたように、本発明の 光学情報記録部材は、Te と、O と、Ni、Pt、 Co、Cr のうちより選択された添加元素よりな り、添加元素の含有量を 3~38 atm% (その最 も好ましい含有量は 8~35 atm%)酸素の含有 量を 20~60 atm% (その最も好ましい含有量は 30~55 atm%)とすることによつて従来のTeOx 薄膜よりなる光学情報記録部材の記録速度およ び CN 比を大巾に向上すると共に、耐湿性のす ぐれた光学情報記録部材を提供するすぐれた効 果を有する。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図:本発明の光学情報記録部材の一部断面 図

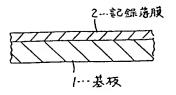
第2図:本発明の光学情報記録部材による情報

り元宏分析した結果は、Te = 40 atm%、O=42 atm%、Ni = 10 atm%、Co = 8 atm% であつた。また実施例1と同様の記録再生試験および耐湿性試験を行なつたところ、レーザ光照射 33 msoc 後と 2 m 後でのCN 比は共に 57 dB で高速に記録が完了していることが確認され、また耐湿性評価はOであつた。

「実施例7(1页ソースによる場合)〕一つのソースのみから蒸着してTe - O - Ni 薄膜を得るために、出発原料として、TeOz = 60 wt %、A&=10 wt %、Ni = 30 wt %を少量のアルコールを用いて混合し、粉末25 gを電気炉により700ででNz ガス気中において2時間焼成してTeOzの一部をA&で選元し、この焼成物を粉砕し、ブレスしてベレットを形成し、これを原料とした。この原料により実施例1と同様にアクリル樹脂基板上に、蒸着速度を20Å/Sとして蒸着し、1200Åの配針膜を有する光ディスクを作製した。上記記録薄膜をAESにより元素分析した結果は、Te = 57 atm%、O=36 atm%、Ni =

の記録、再生装置の概略図 1 … 基板、2 … 記録薄膜

代理人弁理士 芝 崎 政 信



≯ 2 図

